

参考となる日本工業規格（JIS）の分析方法

1 『排ガス中の金属分析方法（JIS K0083）』の対象物質及び分析方法

対象物質及び分析方法

対象物質	分析方法
カドミウム	フレイム原子吸光分析法, 電気加熱原子吸光分析法, ICP 発光分析法, ICP 質量分析法
鉛	フレイム原子吸光分析法, 電気加熱原子吸光分析法, ICP 発光分析法, ICP 質量分析法
ニッケル	ジメチルグリオキシム吸光光度分析法, フレイム原子吸光分析法, 電気加熱原子吸光分析法, ICP 発光分析法, ICP 質量分析法
マンガン	過よら素酸吸光光度分析法, フレイム原子吸光分析法, 電気加熱原子吸光分析法, ICP 発光分析法, ICP 質量分析法
バナジウム	N-ベンゾイル-N-フェニルヒドロキシルアミン吸光光度分析法, フレイム原子吸光分析法, 電気加熱原子吸光分析法, ICP 発光分析法, ICP 質量分析法
クロム	ジフェニルカルバジド吸光光度分析法, フレイム原子吸光分析法, 電気加熱原子吸光分析法, ICP 発光分析法, ICP 質量分析法
ベリリウム	フレイム原子吸光分析法, 電気加熱原子吸光分析法, ICP 発光分析法, ICP 質量分析法
ひ素	ジエチルジチオカルバミド酸銀吸光光度分析法, 水素化合物発生原子吸光分析法 電気加熱原子吸光分析法, 水素化合物発生 ICP 発光分析法, ICP 質量分析法
セレン	ジアミノベンジジン吸光光度分析法, 水素化合物発生原子吸光分析法, 電気加熱原子吸光分析法, ジアミノナフタレン蛍光光度分析法, 水素化合物発生 ICP 発光分析法, ICP 質量分析法

2 その他参考となるJIS規格

(規格番号) JIS K 0085	(規格名称) 排ガス中の臭素分析方法
JIS K 0088	排ガス中のベンゼン分析方法
JIS K 0091	排ガス中の二硫化炭素分析方法
JIS K 0106	排ガス中の塩素分析方法
JIS K 0107	排ガス中の塩化水素分析方法
JIS K 0108	排ガス中の硫化水素分析方法
JIS K 0109	排ガス中のシアン化水素分析方法
JIS K 0222	排ガス中の水銀分析方法
JIS K 0303	排ガス中のホルムアルデヒド分析方法
JIS K 0305	排ガス中のトリクロロエチレン
・	及びテトラクロロエチレン分析方法
・	
	その他規格。